(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-211839

(43)公開日 平成6年(1994)8月2日

(51) Int.Cl. ⁵ C 0 7 D 401/14	識別記号 2 1 1	庁内整理番号 7602-4C	FI		技術表示箇所
	2 3 9	7602-4C			
	241	$7602 - 4 \mathrm{C}$			
A 6 1 K 31/445	ADY	7431 - 4 C			
31/495		7431 - 4 C			
		審査請求	未請求 請求項の数9	OL (全 14 頁)	最終頁に続く

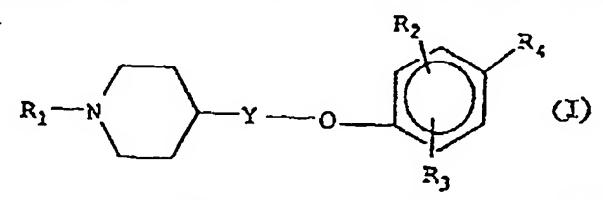
(21)出願番号 特願平5-231385 (71)出願人 591245646 スターリング ウィンスロップ インコー 平成5年(1993)9月17日 ポレイティド (22)出願日 アメリカ合衆国, ニューヨーク 10016, ニューヨーク, パーク アベニュ 90 (31)優先権主張番号 998498 (72)発明者 ガイ ドミニク ディアナ (32)優先日 1992年12月30日 アメリカ合衆国、ペンシルバニア 19464, (33)優先権主張国 米国(US) ポッツタウン, グレンマー ドライブ 1566 (74)代理人 弁理士 宇井 正一 (外4名)

(54)【発明の名称】 抗ウイルス剤としてのフェノキシ及びフェノキシアルキルピペリジン類

(57)【要約】 (修正有)

ェノキシアルキルピペリジン類を提供する。

*【構成】 式(1)で示される化合物又はその薬学的に 【目的】 抗ウイルス剤として有用なフェノキシ及びフ 許容される酸付加塩及び,当該化合物を用いてピコナウ * イルス感染症を治療する薬剤を製造する方法。



〔式中、Yは結合又は低級アルキレン; R¹ はそれぞれ 環に置換基を有していてもよいピリジル、ピリミジル、 ピリダジニル又は5-イソオキサゾリル;R², R³は 水素, 低級アルキル, ハロゲン; R⁴ は-COOR⁹,

2-オキサゾリル, (2-置換) テトラゾール-5-イ ル又は(5-置換)1,2,4-オキサジアゾール-2 **ーイル;R⁹ は低級アルキル;である**〕

【特許請求の範囲】 【請求項1】 下式

【化1】

から選択されるものであり、

Yは、結合又は低級アルキレンであり、

R2 及びR3 は、それぞれ独立して、水素、低級アルキ※

$$N \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow R_7$$
 $N \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow N$
 $N \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow N$

であり、

Rsは、水素、低級アルキル又はハロゲンであり、

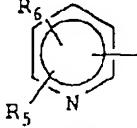
R。は、水素、低級アルキル又はハロゲンであり、

R1は、水素又は低級アルキルであり、

R。は、水素、低級アルキル又はトリフルオロメチルであり、

R。は、低級アルキルであり、そしてR₁₀は、低級アルキル、トリフルオロメチル又はジフルオロメチルである)で表される化合物又はその薬学的に許容される酸付加塩。

【請求項2】 R₁ が 【化4】



である請求項1に記載の化合物。

【請求項3】 Yが結合、メチレン又はエチレンである 請求項2に記載の化合物。

【請求項 5 】 R₂ 、 R₃ 、 R₅ 、 R₆ 及び R₇ が水素 又はメチルである請求項 4 に記載の化合物。

【請求項6】 R₁ が5—メチル—2—ピリジルであり、R₂ 及びR₃ が水素であり、R₄ が2—メチル—5 —テトラゾリルであり、そしてYが結合であるか、もしくはR₁ が2—メチル—4—ピリジルであり、R₂ が5 —メチルであり、R₃ が3—メチルであり、R₄ が2—メチルー5—テトラゾリルであり、そしてYがエチレン

* (上式中、 R: は、 【化2】

※ル又はハロゲンであり、

R4 は、

【化3】

coor, 又は N O

であるか、又は R_1 が5—メチル—2—ピリジルであり、 R_2 及び R_3 が水素であり、 R_4 が2—メチル—5 —テトラゾリルであり、そしてYがエチレンである請求項5 に記載の化合物。

【請求項7】 R₄ がCOOR₉ である請求項3に記載の化合物。

【請求項8】 R_1 が5-メチル-2-ピリジルであり、 R_2 及び R_3 が水素であり、 R_3 がエチルであり、そしてYがエチレンである請求項7に記載の化合物。

) 【請求項9】 前記請求項のいずれかに記載の化合物を 用いたピコルナウイルス感染を治療する薬剤の製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規な置換フェノキシピペリジニル及びフェノキシアルキルピペリジニル化合物、それらの医薬組成物及びウイルス感染の治療又は予防方法に関する。

[0002]

【従来の技術】1986年11月17日公開のヨーロッパ特許出願第320032号明細書は、下式

[0003]

【化5】

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & & \\
R_2 & & \\
R_3 & & \\
R_5 & & \\
\end{array}$$

ーメチルであり、 R_3 が3ーメチルであり、 R_4 が2ー 【0004】〔上式中、 R_1 は、水素、 C_{1-6} アルキメチルー5ーテトラゾリルであり、そしてYがエチレン 50 ル、ハロ、ヒドロキシ、メルカプト、トリフルオロメチ

ル、アミノ、モノ若しくはジ (C1-6 アルキル) アミ ノ、シアノ、C1-6アルキルオキシ、アリールオキシ、 アリールC1-6 アルキルオキシ、C1-6 アルキルチオ、 アリールチオ、C1-6 アルキルスルフィニル、C1-6 ア ルキルスルホニル、アリールスルフィニル、アリールス ルホニル、C1-6 アルコキシカルポニル、C1-6 アルキ ルカルボニル又はアリールであり、R2 及びR3 は、各 々独立して、水素又はC1-6 アルキルであるか、R2 と R₃ が結合して式一CH=CH-CH=CH-で表され る2価基を形成することができ、Alkは、炭素長さ0 10 ~6のアルカン鎖であり、Gは、式

[0005](化6)

*【0006】(上式中、nは、炭素長2~3とする数で あり、そしてmは、炭素長2~3とする数である)で表 される二価基であり、Xは、O、S、NR。又は直接結 合であるが、但し、R。は水素又はC1-6 アルキルであ り、R₄、R₅及びR₆は、独立して、H、ハロ、C 1-6 アルキル、アミノ、シアノ又はニトロである〕で表 される化合物を開示している。これらの化合物は、抗ウ イルス活性を有すると記載されている。

【0007】1991年7月3日公開のヨーロッパ特許 出願第435381号明細書は、下式

[0008]

【化7】

Het R_3

【0009】〔上式中、R1は、水素、C1-4アルキ ル、ハロ、ヒドロキシ、トリフルオロメチル、シアノ、 C1-4 アルコキシ、C1-4 アルキルチオ、C1-4 アルキ ルスルフィニル、C1-4 アルキルスルホニル、C1-4 ア ルキルオキシカルボニル、C1-4 アルキルカルボニル又 はアリールであり、R2 及びR3 は、水素又はC1-4 ア※

※ルキルであり、Alkは、C:- アルカンジイルであ り、R4及びR5は、水素、C1-4アルキル又はハロで あり、そしてHetは、

[0010]

【化8】

$$N \longrightarrow N$$
 (a), $N \longrightarrow R_6$ (b), $N \longrightarrow R_7$ (c), $R_7 \longrightarrow O$ (d),

$$R_7$$
 R_7
 R_7

【0011】(上式中、R 6 は、水素、C:-6 アルキ ル:ヒドロキシC1-6 アルキル:C3-6 シクロアルキ N; PJ-N; PJ-NC $_{1-4}$ PN+N; C $_{1-4}$ PN+ 1-4 アルキル;トリフルオロメチル又はアミノであり、 各R₁ は、独立して、水素; C₁₋₆ アルキル; C₃₋₆ シ クロアルキル;アリール;アリールーC1-4 アルキル; ルキルC₁₋₄ アルキル又はトリフルオロメチルであり、 そして各アリールは、独立して、フェニル又は、ハロ、 C₁₋₄ アルキル、トリフルオロメチル、C₁₋₄ アルキル オキシ又はヒドロキシから各々独立して選択される1~ 2個の置換基で置換されたフェニルである)である)で 表されるピリダジンアミン類を開示している。これらの *50*

化合物は、抗ウイルス活性を有すると記載されている。 [0012]

【発明が解決しようとする課題】ピコルナウイルス感染 ルオキシ C_{1-4} アルキル; C_{3-6} シクローアルキルC 40 は、多数の人々の健康を害するので、このような感染を 予防及び治療することは、医学上有用である。

[0013]

【課題を解決するための手段】置換フェノキシ及びフェ ノキシアルキルピペリジニル誘導体が、抗ウイルス剤と して有効であることが見出された。

【0014】したがって、本発明は、下式(Ⅰ)で表さ れる化合物又はその薬学的に許容される酸付加塩に関す る。

[0015]

【化9】

$$R_1$$
—N R_2 * [0016] (上式中、 R_1 は、 [0017] [化10] R_3 * R_6 * R_5 N R_6 * R

【0018】から選択されるものであり、R2 及びR3 は、それぞれ独立して、水素、低級アルキル又はハロゲンであり、R4 は、

【0020】であり、R; は、水素、ハロゲン又は低級アルキルであり、R; は、水素又は低級アルキルであり、R, は、水素又は低級アルキルであり、R 20。は、水素、低級アルキル又はトリフルオロメチルであり、R。は、低級アルキルであり、R10は、低級アルキル、ジフルオロメチル又はトリフルオロメチルであり、そしてYは、結合又は低級アルキレンである。

【0021】式Iで表される化合物の医薬組成物も、本発明の範囲内である。また、使用方法の態様において、本発明は、ウイルス感染の治療又は予防を必要とする患者に、式Iで表される化合物の有効量を投与することを含んでなる哺乳類宿主のウイルス感染の治療又は予防方法に関する。

[0022]

【具体的な態様】低級アルキルとは、メチル、エチル、イソプロピル、プチル、secープチル等の炭素原子数1~約4の直鎖又は分岐鎖の炭化水素基を意味する。低級アルキレンとは、メチレン、エチレン、1,3ープロピレン、1,3ープチレン等の炭素原子数1~約4の線状又は分岐鎖の二価炭化水素基を意味する。ハロゲンとは、通常のハロゲン、即ち、フッ素、塩素、臭素及びヨウ素を意味する。

【0023】用語「不活性又は非相互作用性溶媒(inert or noniteracting solvent)」は、反応に関与しない溶媒を意味する。以下本明細書で用いられるいくつかの略語を以下に定義する。トリフェニルホスフィン(TPP)、ジエチルアジドジカルボキシレート(DEAD)、ジイソプロピルエチルアミン(DIPEA)、そしてエーテルはジエチルエーテルを意味する。

【0024】式 I で表される好ましい化合物は、Yが結合、メチレン又はエチレンであり、そしてR, 、R。及びR, が低級アルキルである化合物である。式 I で表さ 50

※【0019】
《化11】

れる化合物は、下式 I I

[0025]

【化12】

$$R_1-N$$
II

【0026】(式中、Yは結合又は低級アルキレンである)で表される1-R₁ -4-ヒドロキシ又は1-R₁ -4-ヒドロキシアルキルピペリジン(II)と、下式III

[0027]

(化13)

$$R_{3}$$

III

状又は分岐鎖の二価炭化水素基を意味する。ハロゲンと 【0028】で表されるフェノールIIIとを、トリフは、通常のハロゲン、即ち、フッ素、塩素、臭素及びヨ ェニルフォスフィンとジエチルアゾジカルボキシレート の存在下で、塩化メチレン等の不活性溶媒中で、約0° 【0023】用語「不活性又は非相互作用性溶媒(in 40 C~反応混合物の還流温度の範囲の温度で反応させるこert or noniteracting solv とにより製造される。

【0029】好ましい製造方法では、式 I (式中、Ri は置換又は無置換ピリジニル、ピリミジニル若しくはピラジニルである)で表される化合物は、下式 I V

[0030]

【化14】

$$R_{2}$$
 R_{3}

IV

【0031】で表されるフェノキシ又はフェノキシアルキルピペリジンIVと、適当なハロピリジン、ハロピリミジン又はハロピラジン(R₁ —X (式中、X=ハロゲ 10ン))とを、必要に応じて、塩基、好ましくは、有機塩基、例えば、DIPEA、の存在下で反応させることにより製造される。この反応は、約25°C~溶媒の沸点までの温度でNMP等の不活性溶媒中で行われる。所望ならば、反応は、塩基及び溶媒の両方の作用をする媒体、例えばDIPEA中で行ってもよい。

【0032】式 I V で表される中間体は、フェノール I I と、下式 V

[0033]

【化15】

V

【0034】で表される1一ベンジルー4ーヒドロキシ 又は1一ベンジルー4ーヒドロキシアルキルピペリジン Vとを、上記したトリフェニルフォスフィン及びジエチ ルアゾジカルボキシレートの存在下で反応させることに より製造される。次に、炭素に担持されたパラジウムを 30 触媒量使用して、水素との反応等の通常の手段により、 ベンジル基を除去する。

【0035】Rιが置換又は無置換ピリジニル、ピリミジニル又はピラジニルである式IIで表される中間体は、適当な4ーヒドロキシ又は4ーヒドロキシアルキルピペリジンを、中間体IVから式Iで表される化合物の製造に関して上記した適当なハロピリジン、ハロピリミジン又はハロピラジン(RιーX(X=ハロゲン))と反応させることにより製造される。ハロピリジン類、ハロピリミジン類及びハロピラジン類(RιーX)は当該 40技術分野において公知であり、一般に市販されている。

【0036】R₁ がイソオキサゾール又は置換イソオキサゾールである式 I I で表される中間体は、下式 V I 【0037】

【化16】

【0038】で表される5一アミノ一3一R, イソオキサゾールVIとアクリル酸アリルとを、非相互作用性溶媒、例えば、NMP、及び塩基、例えば、K2 CO3 中で、周囲温度と溶媒の沸騰温度との間で反応させて、式VII

[0039]

【化17】

VII 【0040】で表される化合物を得ることにより製造さ

【0041】式VIIで表される化合物を、例えば、水素化リチウムアルミニウム等の水素化金属で、ベンゼン等の不活性溶媒中において-50°C~溶媒の沸点の温度で還元することにより、下式III

[0042]

れる。

【化18】

VIII

【0043】で表される化合物を得、それを、テトラキスートリフェニルホスフィンパラジウムと反応させて、下式 I X

[0044]

【化19】

【0045】で表される化合物を得る。ケトンIXを、通常の方法、例えば、複合水素化金属を用いて還元して、式II(式中、Riは3-Ri-イソオキサゾールー5-イルであり、そしてYは結合である)で表される化合物とするか、ケトンIXを適当なウィッティヒ試薬、例えば、低級アルキリデンホスホラン又はホスホン 60 低級アルカノエートと反応させ、得られた生成物を接触

還元及び/又は水素化金属、例えば、NaAlH2 (O CH₂ CH₂ OCH₃)₂ (ピトライド (Vitrid e) (商標)) として市販されている) で還元して、式 Y=低級アルキレン)で表される化合物を得る。

[0046]

【化20】

【0047】5-アミノ-3-R, -イソオキサゾール 類(式中、R,は水素又は低級アルキルである)は公知 であるか、又は公知の方法により製造される〔スチーブ ンス (Stevens) 等、テト・レタ (Tet. Le t.、25(41)、第4587頁~第4590頁(1 984);ヒンパート (Himbert) 等、リーピッ ヒ・アン・ケム (Liebigs Ann. Che る中間体フェノール(式中、R、はCOOR。である) は、一般的に公知の化合物である。式III(式中、R 4 は下式

[0048]

【化21】

【0049】で表されるオキサゾリン一2一イルであ る)で表される中間体フェノール類は、ダイアナ(Da iana) による米国特許第4,939,267号明細 30 との間の温度で反応させる。 書(ここに開示されている内容は引用することにより本 明細書の内容となる)に詳細に開示されている。

【0050】式III(式中、Ra はテトラゾリルであ る)で表される中間体フェノール類は、4-Z-O-R 2 -R3 -ベンゾニトリル(式中、Zはメチル、ペンジ ル等の芳香族エーテルから容易に開裂される保護基であ る)とアジ化ナトリウム等とを、非相互作用性溶媒中 で、周囲温度と溶媒の沸点との間の温度で反応させて、 下式X

【化22】

$$Z-O \xrightarrow{R_2} N-N$$

$$R_7$$

$$R_3$$

$$X$$

【0052】(式中、R、は水素である)で表される化 合物を得ることにより製造される。

【0053】もし所望であれば、非相互作用性溶媒中 で、5-(4-Z-O-R₂-R₃-フェニル)テトラ ゾールXを塩基及び低級ハロゲン化アルキルR, -X と、0°Cと溶媒の沸点との間の温度で反応させてアル キル化することにより、式X(式中、R7 =低級アルキ ル)で表される化合物が得られる。

10

【0054】保護基Zは、酸開裂、例えば、HBr又は BBrs との反応により除去されて、 $2-R_7-5-$ (4-ヒドロキシーR2 -R3 -フェニル) -2H-テ 10 トラゾール (式Xにおいて、Z=H、R1 =低級アルキ ル)が得られる。

【0055】式III (式中、R4 が下式

[0056]

【化23】

【0057】で表されるオキサジアゾリルである)で表 される中間体フェノール類は、適当な4-Z-O-Rs m.)、403 (1990) 参照]。式IIIで表され 20 - R4 - ペンゾニトリルから、非相互作用性溶媒、好ま しくは、アルカノール、例えば、メタノール、エタノー ル、nープタノール等中で、炭酸カリウム等の塩基、好 ましい方法ではトリフルオロ酢酸ナトリウム又は酢酸ナ トリウム等のカルボン酸のアルカリ金属塩の存在下で、 周囲温度と溶媒の沸点との間の温度で、ヒドロキシルア ミン塩酸塩との反応により製造される。このようにして 得られた生成物を、次に、式(RioCO)2Oで表され る酸無水物、例えば、無水トリフルオロ酢酸又は無水酢 酸と、ピリジン等の塩基溶媒中で周囲温度と反応混合物

> 【0058】保護基Zを、次に、上記した酸開裂により 除去する。

> 【0059】式V(Yは結合である)で表される中間体 は市販されており、そして当該技術分野で公知な通常の 手段によりペンジル化できる。

> 【0060】式V(式中、Yはアルキレンである)で表 される中間体は公知であり、又は式XI

[0061]

【化24】

XI

【0062】(式中、Y'はYよりも炭素数が一つだけ 少ない低級アルキレンである)で表される適当なエステ ルを選元することにより製造してもよい。

【0063】複合水素化金属等の当該技術分野で公知な 方法によるエステルの還元により、生成物として第一級 50 アルコールが得られる。所望であれば、アルキルリチウ

40

げられる。

11

ム又はグリニャール試薬等のアルキル化剤をエステルと 反応せしめて、分岐鎖ヒドロキシアルキレンを得てもよ V)°

【0064】勿論、上記反応を行う順序を変更できるこ とは理解されるところであろう。例えば、式XII [0065]

【化25】

$$R_1$$
— N — $Y-O$ — R_3

XII 【0066】で表されるニトリルXIIは、式IIで表 されるピペリジンと4ーヒドロキシーR2 一R3 一ペン ゾニトリル(式IIIにおいて、Ra = CN)とを、ピ ペリジンIIとフェノールIIIとの反応による式Iで 表される化合物の製造に関して上記した条件下で反応さ

【0067】次に、ニトリルXIIを、フェノール類I **II(式中、R』はテトラゾリル又はオキサジアゾリル** である)の製造において上記したそれぞれアジ化ナトリ ウムかヒドロキシルアミンとの反応により式Ⅰ(式中、 R4 はテトラゾリル又はオキサジアゾリルである)で表 される化合物に転化せしめる。

【0068】また、中間体XIIは、中間体IVの製造 に関して上記した4ーヒドロキシーR2 一R3 一ペンゾ ニトリルと式Vで表されるピペリジンとをカップリング させて、式XIII

[0069]

せることにより得られる。

【化26】

$$\begin{array}{c} R_2 \\ Y-0 \\ \hline \\ XIII \\ \end{array}$$

【0070】を得、ペンジル基を除去した後、式Iで表 される化合物の製造に関して上記した適当なハロビリジ X)と反応させて式XIIにより表される化合物を得る ことにより製造できる。

【0071】したがって、式Ⅰで表される化合物を合成 するには、複素環置換基R。の合成のタイミングや中間 体のアセンブリーの順序は重要ではないことが理解され るであろう。

【0072】本発明の化合物は、酸付加塩を形成するの に充分塩基性であり、遊離塩基の形態及び酸付加塩の形 態の両方で有用であり、そして両方の形態が本発明の範

により都合のよい形態でよく、実際には、塩の形態で使 用する場合、本質的に塩基の形態で使用する量と同じで ある。酸付加塩を製造するのに使用できる酸としては、 好ましくは、遊離塩基と結合せしめたときに医薬的に許 容される塩、即ち、アニオンが動物生体に対して比較的 無害であり、遊離塩基に固有な有利な特性がアニオンに 起因する副作用により損なわれない塩を生じるものが挙

12

【0073】適当な酸付加塩としては、例えば、塩酸 10 塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、酸性硫酸塩、マレイン酸 塩、クエン酸塩、酒石酸塩、メタンスルホン酸塩、pー トルエンスルホン酸塩、ドデシル硫酸塩、シクロヘキサ ンスルファミン酸塩などが挙げられるが、これらには限 定されない。しかしながら、本発明の範囲内の他の適当 な医薬的に許容される塩は、他の無機酸や有機酸由来の ものである。塩基性化合物の酸付加塩は、好ましくは、 適当な酸を含有するアルコール水溶液に遊離塩基を溶解 しそして溶液を蒸発させて塩を単離させるか、又は遊離 塩基と酸とを有機溶媒中で反応させることにより製造さ 20 れる。後者の場合には、塩は直接に分離するか、第二有 機溶媒で析出するか、又は溶液を濃縮することにより得 ることができる。塩基性化合物の医薬的に許容される塩 が好ましいが、全ての酸付加塩は本発明の範囲内であ る。全ての酸付加塩は、たとえもし特定の塩自体が中間 体生成物としてのみ望ましいとしても、例えば、塩が精 製か同定の目的のみで形成されるときか、塩がイオン交 換法により医薬的に許容される塩を製造する際の中間体 として使用されるとき、遊離塩基形態の源として有用で ある。

【0074】本発明の化合物の構造は、合成方法、元素 分析及び赤外分光光度法並びに、ある場合には、紫外、 核磁気共鳴又は質量分光光度法により確定した。反応の 過程は、薄層クロマトグラフィー(TLC)又は気液ク ロマトグラフィー(GLC)により監視した。

【実施例】以下実施例により本発明を更に具体的に説明 するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0076】製造例1

[0075]

2-メチル-5-(4-ヒドロキシフェニル)-2H-メチルー2 Hーテトラゾールー5ーイル) の製造

> 【0077】a) NMP1. 2リットルに4―シアノフ ェノール325gと、塩化ペンジル346m1と、炭酸 カリウム758gとを含有してなる混合物を、攪拌しな がら、95°Cで1.5時間加熱した。この反応混合物 を室温に冷却し、そして冷水5リットルに注いだ。得ら れた白色固体を集め、水とヘキサンで洗浄し、そして真 空中70°Cで乾燥して、4一ペンジルオキシペンソニ トリル570.0gを得た。

囲内である。酸付加塩は、場合によっては、使用するの 50 【0078】b) DMF1.5リットルにニトリル28

*

5 g と、トリエチルアミン塩酸塩262.5 g と、アジ 化ナトリウム124gとを含有してなる混合物を、窒素 下、還流しながら18時間攪拌した。反応混合物を室温 に冷却し、冷水4リットルに注ぎ、そして3NHC1で 酸性化した。得られた白色固体を、集め、水洗し、真空 中60°Cで48時間乾燥して、5一(4一ペンジルオ キシフェニル)一テトラゾール337gを得た。

【0079】c)NMP1リットルに上記テトラゾール 337gと、DIPEA362mlとを含有せしめてな る**攪**拌液を 18°Cに冷却したものに、窒素下、NMP 10 170mlにヨウ化メチル200gを溶解したものを 1. 5時間かけて滴下した。室温でさらに1時間攪拌 後、反応混合物を、水340m1で希釈し、18°Cに 冷却した。得られた固体を集め、水洗し、エタノールで 再結晶し、真空中50°Cで乾燥して、2-メチルー5 **−(4−ペンジルオキシフェニル)−2H−テトラゾー** ル232.3gを得た。(式X:R₂ = R₃ = 水素、R 1 =メチル、2=ペンジル)。

【0080】d) 上記メチルテトラゾール214.2g と、濃塩酸140mlと、氷酢酸1.08リットルとを 20 含有してなる混合物を、還流下、19時間加熱した。減 圧下60°Cで蒸発させることにより酢酸のほとんどを 除去し、そして得られたスラリーを冷水1. 5リットル で希釈した。得られた固体を、集め、水洗し、乾燥し た。エタノールで再結晶して、60°Cで20時間乾燥 後、2-メチル-5-(4-ヒドロキシフェニル)-2 H—テトラゾール104.3gを得た。(式III:R $_{2} = R_{3} = H, R_{4} = 2 - \lambda + \mu - 2H - \mu + \mu - \mu$ **一5一イル)。**

【0081】製造例2

2ーメチルー5ー(4ーヒドロキシー3, 5ージメチル フェニル)-2Hーテトラゾール(式 $III:R_2=3$ ーテトラゾールー5ーイル)の製造

【0082】2、6ージメチルー4ーシアノフェノール を出発物質として、製造例1で上記した操作により、2 ーメチルー5ー(3,5ージメチルー4ーヒドロキシフ ェニル) -2H-テトラゾールを製造した。

【0083】製造例3

ー5ートリフルオロメチルー1, 2, 4ーオキサジアゾ ール

【0084】3,5一ジフルオロー4一メトキシペンゾ ニトリル 0. 1 モルと、ヒドロキシルアミン塩酸塩 0. 3mlと、炭酸カリウム0.3mlとを、エタノール4 00m1に添加して、一晩還流した。生成物を濾過し、 メタノールで再結晶して、3,5一ジフルオロー4一メ トキシベンズアミドオキシム3.04gを得た。この生 成物をピリジン5mlに溶解し、無水トリフルオロ酢酸

14

し、水洗して、生成物4.1gを得た(式 I I I: R2 フルオロメチルー1, 2, 4ーオキサジアゾールー3ー イル)。

【0085】製造例4

3-(4-ヒドロキシフェニル) -5-トリフルオロメ チルー1, 2, 4ーオキサジアゾール

4-メトキシベンゾニトリル13.32g(0.1モ ル)と、ヒドロキシルアミン塩酸塩20.85g(0. 3 モル) と、炭酸カリウム 4 1. 4 0 g (0. 3 モル) とを、無水エタノール400m1に添加し、21時間還 流した。生成物を濾過し、メタノールで再結晶して、4 ーメトキシベンズアミドオキシム3.12g(0.02 モル)を得た。

【0086】この生成物をピリジン5m1に溶解し、無 水トリフルオロ酢酸 5.7m1(0.04モル)を室温 で滴下した。冷却後、固化した混合物を水洗して、生成 物 I I I (式中、R₂ = R₃ = 水素; R₄ = 5 ー トリフ ルオロメチル―オキサジアゾール―3―イル) 4.3 g を得た。

【0087】製造例5

4一ピペリジンエタノールの製造

a) 4-ピペリジル酢酸エチルを、氷浴上で冷却しなが ら、CH₂ Cl₂ 50mlに溶解後、トリエチルアミン 3. 1 m 1 (2 2 ミリモル) と次に塩化ペンジルを添加 した。混合物を2時間還流した。冷却後、有機層を水、 塩水で抽出後、硫酸マグネシウムで乾燥した。再結晶 後、N-ペンジル-4-ピペリジル酢酸エチル2.05 gを得た(式 $XI:Y'=CH_2$ 、アルキル=C 30 2 H₅).

【0088】b) この中間体2g(7.5ミリモル)を THFに溶解し、LiAlH4 0. 4g(10ミリモ ル) を含有する塩化メチレン5mlを添加した。混合物 を2時間攪拌後、水を滴下してクエンチした。有機層 を、炭酸カリウムで乾燥し、濾過し、真空中で濃縮し て、黄色油状物を得、これを静置結晶化して、N一ペン ジルー4ーピペリジンエタノールを得た(式V:Y=エ チレン)。

【0089】c)この中間体4ミリモルと、5Mギ酸ア 3 一 (3, 5 一 ジフルオロ 一 4 一 ヒドロキシフェニル) 40 ンモニウム 1 5 ミリモル (3 m l) と、炭素に担持され たパラジウムの触媒量とを、メタノール25mlに懸濁 し、2時間還流した。その後、生成物を塩基性化し、塩 化メチレンで抽出し、有機層を塩水で2回洗浄後、水で 洗浄し、真空中で濃縮し、静置結晶化して、4一ピペリ ジンエタノールを得た。

【0090】製造例6

4一ピペリジンメタノールの製造

a) 市販の4ーイソニペコチン酸エチルを、氷浴上で冷 却しながら、CH2 C12 50mlに溶解後、トリエチ 5. 6mlを室温で滴下した。冷却後、生成物を固化 50 ルアミン3.1ml(22ミリモル)を添加した。添加

後、塩化ベンジルを添加し、混合物を2時間還流した。 冷却後、有機層を水、塩水で抽出し、次いで硫酸マグネ シウムで乾燥した。再結晶後、N一ペンジルー4一イソ ニペコチン酸エチル2. 05gを得た(式XI:Y'= 結合、アルキル=エチル)。この中間体3g(12ミリ モル)と、LiAlH4 0.47g(12ミリモル)と を反応させ、4一ピペリジンエタノールを製造するのと 同様の操作を反復した。有機層を硫酸マグネシウムで乾 燥し、濾過し、真空濃縮して、黄色油状物を得、これを 静置結晶化して、N-ペンジル-4-ピペリジンメタノ 10 ールを得た(式V:Y=メチレン)。

【0091】b) この中間体4ミリモルと、5Mギ酸ア ンモニウム15ミリモル(3m1)と、炭素に担持させ たパラジウムの触媒量とを、メタノール25mlに溶解 し、そして2時間還流した。その後、生成物を塩基性化 し、塩化メチレンで抽出し、有機層を塩水で2回洗浄 後、水で洗浄し、真空中で濃縮し、静置結晶化して、4 一ピペリジンメタノールを得た。

【0092】製造例7

;

3-メチル-5-(4-(2-ヒドロキシエチル)-1 20 ーピペリジル)イソオキサゾールの製造

a) 5-アミノー3-メチルイソオキサゾール9.81 g (100ミリモル) と、NMP200mlと炭酸カリ ウム69gと、ヨウ化カリウム4.2gと、アクリル酸 アリル64m1(500ミリモル)とを含有する混合物 を、16時間還流した。冷却後、生成物を、エーテルと 水とに分配した。水層を、エーテル250m1で2回洗 浄し、有機層をプールした。有機層を、1N HC1で 3回洗浄後、塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥 し、真空中で濃縮して、下式で表されるピスエステル1 30 6.9gを得た。

に溶解し、水素化ナトリウムに滴下後、30分間還流 し、冷却した。飽和塩化アンモニウム100mlを滴下 して添加後、水14.2mlを添加した。この混合物 を、エーテルで3回抽出し、有機物を一緒にし、硫酸マ グネシウムで乾燥後、真空中で濃縮して、環化生成物 8.59gを得た。

[0095]

【化28】

16

【0096】c)上記した中間体7.93g(3.0ミ リモル)をTHFに溶解し、モルホリン2.62ml (30ミリモル)とテトラキス(トリフェニルホスフィ ニル) パラジウム 8. 5 mg (76ミリモル) とを添加 し、5分間攪拌した。エーテル80mlを添加し、乾燥 して、下式で表されるピペリジノンを収率68%(3. 71g)で得た。

[0097]

【化29】

【0098】d) この中間体3.75g(20.8ミリ モル)をTHF20mlに溶解し、トリメチルホスホノ アセテート4. 86ml (30ミリモル) をTHF90 mlに溶解したものを20分間かけて滴下した。これ に、反応混合物を一78°Cに保ちながら、シクロヘキ サン中1. 8M LDA/THFを添加した。生成物を 室温とし、エーテル50mlと水200mlに分配し た。有機層を塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥 し、真空中で濃縮して、エステル4.62gを得た。

[0099]

【化30】

【0100】e) THF75ml中臭化銅(I) 7. 2 g (10ミリモル)を0°Cに冷却し、トルエン中70 %NaAlH₂ (OCH₂ CH₂ OCH₃)₂ 11. 2 【0094】b) この中間体16.1gを乾燥ベンゼン 40 mlを滴下した。n-ブタノール8.0mlとTHF中 上記中間体 0. 18gの溶液を、30分間攪拌した。水 25mlで反応を停止し、生成物を飽和塩化アンモニウ ム100m1に注いだ。水性層を、エーテルで3回洗浄 した。有機層をプールし、水及び塩水で洗浄後、硫酸マ グネシウムで乾燥し、真空中で濃縮して、下式で表され る生成物を得た。

[0101]

【化31】

CH₃ CO₂CH₃

【0102】f)上記中間体0.33gの溶液をTHF4mlに溶解し、0°Cに冷却した。ヘキサン中1M水素化ジイソブチルアルミニウム3.2mlを、15分間に亘って滴下した。反応を、ロッシェル塩と水5mlで停止させた。有機層を、水で3回洗浄後塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、真空中で濃縮して、定量的収量の3ーメチルー5ー(4ー(2ーヒドロキシエチル)ー1ーピペリジニル)イソオキサゾール(式II: $R_1 = 3$ ーメチルー5ーイソキサゾリル、Y = x年ンン)を得た。

【0103】製造例8

;

5-メチル-2-プロモピリジン20ミリモルと4-ピペリジンエタノール15ミリモルとを、NMPとジイソプロピルエチルアミン(DIPEA)の1:1混合物100mlに溶解し、1.5時間還流後、冷却し、一晩静 20置した。 *

*【0104】生成物を2N水酸化ナトリウムで抽出後、水で3回抽出し、硫酸マグネシウムで乾燥し、真空中で濃縮して、1-(5-メチル-2-ピリジル)-4-ピペリジンエタノールを得た(式II:R:-5-メチル-2-ピリジル、Y=エチレン)。

18

【0105】製造例9

5-メチルー2-プロモビリジンの代わりに適当なハロビリジン、ハロビリミジン又はハロビラジンを用い、4ーピペリジンエタノールの代わりに適当なピペリジノー10 ル又はピペリジンアルカノールを用いて、製造例8で上記したのと同様の方法に準じて、表1に示した式IIで表される中間体を製造した。表において、pyrはピリジニル、pymはピリミジニル、そしてpyzはピラジニルである。NMP/DIPEAは、ジイソプロピルエチルアミンとNーメチルピロリジンとの1:1混合物を意味する。nープタノールが溶媒として挙げられているときには、K2 CO3 を反応混合物に添加する。式IIで表される中間体は、式Iで表される化合物の製造にさらに精製することなく使用した。

【0106】 【表1】

表]

式」」で表される中間体の製造

Y=(CH ₂) n	ピペリジン/R,-) (ミリモル)	R ₁	x	遠流 時間	反応 溶媒	収率 (%)
0	3/9	2-CH ₃ -4-pyr	Cl	3.5 時間	nープタノール	54
2	31/38	4-pyr	C1	24時間	nープタノール	61
2	23/28	2-CH _a -4-pyr	Cl	24時間	DIPEA	63
0	17/26	5-CH ₃ -2-pyr	Br	4.5 時間	NMP/DIPEA	41
1	41/29	5-CH ₃ -2-pyr	Br	2 時間	NMP/DIPEA	68
2	41/45	4-CH _a -2-pym	Cl	6 時間	NMP/DIPEA	46
2	15/15	2-pyz	Cl	24時間	NMP/DIPEA	5 7

【0107】 実施例1

(式 $I:R_1=5$ -メチルー2-ピリジル、 $R_2=3$ -メチル、 $R_3=5$ -メチル、 $R_4=2$ -メチルー2H-テトラゾールー5-イル、 $Y=CH_2$ CH_2) 2-メチルー5-(4-ヒドロキシー3, 5-ジメチルフェニル) -2H-テトラゾール9. 8ミリモルと、1-(5-メチルー2-ピリジル) -4-ピペリジンエタノール8. 9ミリモルと、トリフェニルホスフィン(TPP)

2. 57gとを、塩化メチレン150m1に溶解し、氷浴上で冷却した。この混合物に、塩化メチレン2.5m1中ジエチルアジドカルボキシレート(DEAD)1.79gの溶液を、30分間かけて滴下した。添加後、混合物を1時間還流し、その後、冷却した。水50m1を添加して反応を停止し、水性層を塩化メチレンで2回洗浄し、有機物をプールし、10%水酸化ナトリウムと、50塩水と、水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し、真空

中で濃縮した。粗生成物をエタノールで再結晶して、6 6%の収率で、式 I $(R_1 = 5 - \lambda + \mu - 2 - \mu + \mu + 2 - \mu$

【0108】 実施例2~12

2-メチルー5-(4-ヒドロキシー3,5-ジメチルフェニル)-2Hーテトラゾールと1-(5-メチルー2-ピリジル)-4-ピペリジンエタノールの代わり 10に、式IIIで表される適当なフェノールと式IIで表*

*される適当なピペリジンを用いたことを除いて、実施例 1 で記載したのと同様の方法により、表 2 に示した式 I で表される化合物を製造した。

20

【0109】表で使用した略語は、Tetは2H一テトラゾリル、Pyrはピリジル;Pyzはピラジニル、Isoxはイソキサゾリルであり、DEADはジエチルアジドカルボキシレートであり、TPPはトリフェニルホスフィンである。

[0110]

【表2】

		(%)	64.9	46	78	30	26	69	2	76. 4	₩	c)	c
	-										84	32	50
·		(1.0)	122~123	171~172	160~161	125~127	143~145	190~191	108~109	101~66	129 - 130	129	$125 \sim 126$
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	有 本 整 文	エタノール	エタノール	エタノール	許優エチル	群酸インプロピル	酢酸インプ ロピル	酢酸インプロピル	(ない)	(なし)	(ない)	酢酸エチル
	Z	野	四本 2		18 時間	72 時間	18 時間	2 時間	2000年9	1/2時間	24 時間	10 分配	24 時間
関の関係		DEAD/TPP (g)	1, 5/2, 26	1.31/1.31	1. 22/1. 22	3.0/3.05	3. 3/3. 5	1.8/2.8	2.0/3.0	2.0/2.86	0.5/0.69	0, 43/0, 659	0.121/0.183
表 2式1で表される化合物の製造		III / (ミリモル)	8. 6/7. 8	6.9/7.5	7.0/6.4	8.9/9.7	12/11	8.8/8.8	10.6/9.7	10.9/9.9	2.51/1.4	2. 48/2. 48	0. 687/0. 669
ដ	+	R.	2-CHs-5-Tet	2-CH,-5-Tet	2-5H,-5-Tet	2-CH ₃ -5-Tet	3-CH*/5-CH* 2-CH*-5-Tet	2-CH, -5-Tet	1,3-オキサザ リン-2- エン- 2-イル	*H*3000	2-CH5-Tet	2-CH:-5-Tet	2-685-Tet
	- Y-OH	II . R: /R:	H/H	H/H	3-си,/5-си,	H/H	3-CH */5-CH*	3-CH./5-CH. 2-CH5-Tet	H/H	H/H	H/H	H/H	H/H
	Z- 1	Y= (CH ₂) n=	0	, 1		8	0	8	23	7	8	~	Ø
		- 25	5-CH;-2-Pyr	5-cH, -2-Pyr	5-CH,-2-Pyr	4-Pyr	2-CH:-4-Pyr	2-CH,-4-Pyr	4-Pyr	5-CH ₃ -2-Pyr	2-CHe-Isox	2-pyz	5-CH ₃ -2-py ₇
		まる。	2	က	ぜ	ശ	ဖ	!	œ	6	1 0	-	1 2

【0111】 実施例13

=水素、 $R_4 = 2$ -メチル-2 H -テトラゾール-5 -

式 I $(R_1 = 5 -$ メチル-2 -ピリジニル、 $R_2 = R_3 - 50$ イル、Y =エチレン)で表される化合物の製造

;

a) 4-ピリジル酢酸エチル16.5g(0.1モル) と、12 N塩酸8.4ml(0.1モル)と、酸化白金 2. 5gとを、無水エタノールに溶解し、パーシェーカ - (Parr shaker) により、40psiで水 素化した。1時間後、容器の内容物を濾過し、真空中で 濃縮して、4一ピペリジニル酢酸エチル27.79gを 得た。

【0112】b)この試料を、窒素下、塩化ベンジル1 3.8ml(0.12モル)とともに、塩化メチレン1 リエチルアミン16.7ml(0.12ml)を滴下し た。滴下終了時に、混合物を室温にし、一晩攪拌し、有 機層を水で抽出した後、塩基で抽出し、飽和塩で抽出し た。有機層を真空中で濃縮して油状物を得た。油状物か ら結晶を形成して、N-ペンジル-4-ピペリジニル酢 酸エチル(式XI:アルキル=エチル、Y'=メチレ ン) (56%) 14.61gを得た。

【0113】c) この化合物14.40g(0.055 モル)を、窒素下、乾燥THF100mlに溶解した。* *水素化リチウムアルミニウム2.3g(0.06モル) をゆっくり添加し、混合物を、室温で18時間攪拌し た。水/ジエチルエーテル混合物で反応を停止させた。

混合物を水酸化ナトリウムで塩基性化し、有機層を硫酸 マグネシウムで乾燥後、真空中で濃縮し油状物として、 N-ペンジル-4-(2-ヒドロキシエチル)-ピペリ ジン(式V:Y=エチレン)をかなりの量得た。

22

【0114】d) このアルコール5.98g(0.02 5 モル) を、0°Cで塩化メチレン125mlに溶解し 00mlに溶解した。混合物を氷上で冷却しながら、ト 10 た。窒素下で、下記の化合物:トリフェニルホスフィ ン、2-メチル-5-(4-ヒドロキシフェニル)-2 H―テトラゾール及びジエチルアジドカルボキシレート (滴下) (追加の塩化メチレン25mlに溶解して)を 各々0.025モル添加した。この添加後、混合物を真 空中で濃縮し、エタノールで再結晶して、下式で表され る中間体を得た。

> [0115] 【化32】

【0116】e) この中間体3.91g(9.64ミリ モル)と、5Mギ酸アンモニウム7m1(35ミリモ ル)と、炭素に担持させたパラジウムの触媒量とを、メ タノール50mlに溶解し、1.5時間還流した。混合 物を濃縮し、メタノールで再結晶して、脱ペンジル化生 $= 2 - \lambda + \lambda - 2 + \lambda$ 3gを得た。

【0117】 f) この生成物5.5ミリモルと、2―ク ロロー5ーメチルピリミジン6.7ミリモルとをNMP /DIPEA1:1 5mlに溶解し、6時間還流後、 冷却し、一晩静置した。

【0118】反応混合物を、酢酸エチル25m1で5回 抽出した。有機画分を集め、2N水酸化ナトリウムで抽 出後、水で3回抽出し、硫酸マグネシウムで乾燥し、真 チルー2ーピリミジニル、R2 = R3 = 水素、Y=エチ $V \rightarrow R_1 = 2 - \lambda F \nu - 2 H - F - F - V - \nu - 5 - 4$ ル) を収率46%で得た。

【0119】実施例14

ル、 $R_2 = R_3 = x$ 素、 $R_4 = 2$ 一メチル-2 H-テト ラゾールー5ーイル、Y=エチレン)で表される化合物 の製造。

【0120】実施例13と同様にして、NMP/DIP EA 1:1混合物中の2,4-ジクロロー5ーメチル 50 アゾール<math>-3-イル)で表される化合物の製造

ピリミジン700ミリモルと、実施例13eの中間体 (式 $IV: Y = \mathcal{I} + \mathcal$ ーメチルー2H-テトラゾール-5-イル) 700ミリ モルとを用いて、そして16時間還流してこの化合物を 製造した。得られた生成物の収率は、76%であった。

式 I $(R_1 = 5 - \lambda f \nu - 2 - \ell \ell)$ ジル、 $R_2 = R_3 = \ell$ 水素、 $R_4 = 2 - \lambda$ チル- 2 H - テトラゾール- 5 - イ ル、Y=エチレン)で表される化合物の製造

【0122】実施例13eに記載した中間体(式IV: Y=エチレン、 $R_2=R_3=$ 水素、 $R_4=2$ 一メチルー 2H-テトラゾール-5-イル) 1. 57g(5. 1ミ リモル)と、5―メチル―2―プロモピリジン4.3g **(25ミリモル)とを、NMP/DIPEA 1:1混** 合物6m1に溶解し、還流下2時間加熱した。冷却し ルで3回抽出した。有機画分を一緒にし、水で3回洗浄 後、塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、真空中 で濃縮した。式Iで表される化合物(Ri = 5 一メチル -2ーピリジル、 $R_2 = R_3 =$ 本素、 $R_4 = 2$ 一メチル 9g(57%)を得た。

【0123】実施例16

式 I (式中、R₁ = 5 — メチルー 2 — ピリジル、R₂ = $R_3 =$ 水寮、 $R_4 = 5 -$ メチルー 1, 2, 4 - オキサジ

【0124】4一(2一ヒドロキシエチル)ピペリジン と、2一プロモー5ーメチルピリジンとを等モル量でジ イソプロピルエチルアミン:N―メチルピロリジン(N MP)の1:1混合物に含有してなる混合物を、140 °Cで4時間還流した。冷却して、水100mlを混合 物に添加し、内容物を塩化メチレンで抽出後、水で2回 洗浄し、塩で一回洗浄し、真空中で蒸発した。得られた 油状物を、80%酢酸エチルと20%ヘキサンを用いて 短いシリカゲルプラグを介して溶出させ、溶媒を真空中 ル、Y=エチレン)で表される化合物を得た。

【0125】この化合物を、等モル量のトリフェニルホ スフィン (TPP) 及び4ーシアノフェノールととも に、最少量のTHFに溶解した。等モル量のジエチルア ジドカルポキシレート(DEAD)をTHFに溶解した ものを、攪拌溶液を冷却しながら滴下した。添加の終了 時に、溶液を室温にし、一晩攪拌した。反応混合物を塩 化メチレンで希釈し、引き続いて、水、10%水酸化ナ トリウム及び飽和食塩(NaC1)で洗浄した。有機層 られた生成物をメタノールで再結晶して、式XII(式 中、 $R_1 = 5$ 一メチルー 2 一ピリジル、 $R_2 = R_3 = \pi$ 素、Y=エチレン)で表される化合物を得た。

【0126】上記中間体を、等モル量のヒドロキシアミ ン塩酸塩、酢酸ナトリウム三水和物、エタノール25m 1及び水5m1と混合し、2~8時間加熱還流した。生 成物を真空中で濃縮した後、無水酢酸25m1を残留物 に添加し、3時間還流した。10%水酸化ナトリウム4 00mlを氷に入れたものに生成物を注いで、反応を停 させ、得られた生成物をメタノールで再結晶させて、式 I (式中、 $R_1 = 5$ ーメチルー 2 ーピリジル、 $R_2 = R$ $3 = 水素、R_4 = 5 - メチル - 1, 2, 4 - オキサジア$ ゾール-3-イル、Y=エチレン)で表される化合物を 得た。

【0127】製造例3及び4で表される生成物は、実施 例1~12の方法により、式IIで表される中間体のい

ずれとも反応して、式Iで表される化合物を形成でき る。

【0128】生物学的性質

式Iで表される化合物の生物学的評価から、これらの化 合物が抗ウイルス活性を有することが分かる。これらの 化合物は、試験管内でウイルスの複製を抑制するのに有 効であり、主に、エンテロウイルス、エコーウイルス及 びコクサッキーウイルスをはじめとするピコルナウイル ス、とりわけライノウイルスの多数の菌株に対して活性 験官内試験により、ウイルスの複製が、約0.01~約 5マイクログラム/マイクロリットルの範囲の最小発育 阻止濃度(MIC)で抑制されたことが分かった。

【0129】MIC値を、標準プラーク減少アッセイに より以下のようにして測定した。単一層のHeLa(オ ハイオ)細胞を、一定濃度のウイルスで感染させて、ウ イルス対照(薬剤が存在しない)における単層当たり約 80プラークを得た。試験しようとする化合物を連続希 釈して寒天培地オーバーレイに含ませ、場合によって を、硫酸マグネシウムで乾燥し、真空中で濃縮した。得 20 は、吸着期間中も含ませた。MICを、未処理ウイルス 対照に対して50%だけプラーク数を減少させた化合物 の濃度として測定した。

【0130】標準試験法において、化合物を、15人の ヒトライノウイルス (HRV) 抗原型、即ち、HRV-2, -1A, -1B, -6, -14, -21, -22,-15, -25, -30, -50, -67, -89, -86及び-41のパネルに対して試験した。各ライノウ イルス抗原型についてのMIC値を測定し、各化合物の 効力を、試験抗原型のそれぞれ50%及び80%を抑制 止させた。残留物を塩化メチレンで抽出し、溶媒を蒸発 30 するのに必要とする化合物の濃度であるMIC:0値及び MICao値として測定した。

> 【0131】表3に、本発明の代表例の試験結果を示 す。抗原型数(N)を、MIC®の数字の後の()内 に示す。

[0132]

【表3】

25

表 3

実施例	M I C 50	MIC 8 a	N =
1	49. 93	99	2
2	1.85	2. 6	2
3	82. 524	99	6
4	83. 117	99	6
5	50. 75	99	2
6	50. 1	99	2
7	1.14	2. 9	3
8	46. 2029	99	7
9	0.52	0. 63	2
10	42. 503	99	14
11	23. 262	50. 87	13
12	77. 585	99	13
13	66. 144	99	12
14	41.553	99	12
15	0. 205	0. 26	2

【0133】抗ウイルス組成物は、静脈内若しくは筋肉内注射による局所的又は非経口的投与や鼻腔内若しくは眼への適用のために薬学的に許容される水性媒体、有機媒体又は水性有機媒体の希薄溶液又は懸濁液を調製する 30

ことにより製剤化して使用するか、通常の経口投与用賦 形剤を用いて錠剤、カプセル又は水性懸濁液として製剤 化する。

フロントページの続き

技術表示箇所		FΙ	庁内整理番号	識別記号	(51) Int. Cl. ⁵
			7431-4C		A 6 1 K 31/505
			$7602 - 4 \mathrm{C}$	2 1 1	C 0 7 D 401/04
	<u>.</u>		7602-4C	2 3 9	
			$7602 - 4 \mathrm{C}$	2 4 1	
			7602-4C	2 1 1	413/04
			7602-4C	2 1 1	413/14